

# BSY 34

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor  
im TO 39-Gehäuse für den Einsatz  
in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber

## Bauform 1 TO39

Wärmewiderstand     $R_{thja} \leq 220 \text{ K/W}$   
                             $R_{thjc} \leq 60 \text{ K/W}$

## Grenzwerte

$U_{CBO}$	= 60 V	$I_B$	= 200 mA
$U_{CES}$	= 60 V	$\vartheta_J$	= 200 °C
$U_{CEO}$	= 40 V	$\vartheta_{stg}$	= -65 ... +200 °C
$U_{EBO}$	= 5 V	$P_{tot}$	= 2,6 W (bei $\vartheta_a = 45$ °C)
$I_C$	= 600 mA		

## Statische Kennwerte ( $\vartheta_a = 25$ °C)

$I_{CBO}$	(bei $U_{CBO} = 50$ V)	70 nA
$U_{(BR)CEO}$	(bei $I_{CEO} = 10$ mA)	40 V
$U_{(BR)CES}$	(bei $I_{CES} = 10$ µA)	60 V
$U_{CEsat}$	(bei $I_C = 500$ mA, $I_B = 50$ mA)	1,0 V
$U_{BEsat}$	(bei $I_C = 500$ mA, $I_B = 50$ mA)	1,5 V
$h_{21E}$	(bei $U_{CE} = 1$ V, $I_C = 100$ mA)	25
$h_{21E}$	(bei $U_{DE} = 1$ V, $I_C = 500$ mA)	10

## Dynamische Kennwerte ( $\vartheta_a = 25$ °C)

$f_T$ (bei $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 30$ mA, $f = 100$ MHz)	250 MHz
$t_{on}$ (bei $I_C = 500$ mA, $I_{B1} = 50$ mA,	50 ns
$t_{off} = I_{B2} = 25$ mA, $R_L = 80$ Ohm)	95 ns